



LIK Akademie für Foto und Design
Leitung: Ing. Nadja Gusenbauer

Spittelberggasse 9
1070 Wien

Tel.: +43 676 911 2824

E-Mail: academy@n-photography.at

LIK AKADEMIE FÜR FOTO UND DESIGN

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

KURSORT

Alle Kurse und Studiengänge finden (falls kein anderer Kursort genannt) in 1070 Wien, Seidengasse 17 oder Spittelberggasse 9, statt.

ANMELDUNG

Eine Anmeldung an der LIK Akademie für Foto und Design ist jederzeit möglich. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung, wobei die Einzahlung des ersten Teilbetrages in Höhe von 20% des Studiengeldes Voraussetzung ist. Der Restbetrag ist spätestens 14 Tage vor Beginn des Lehrgangs zu bezahlen. Die Teilnahme ist erst gesichert, wenn der gesamte Teilnahmebeitrag auf dem Konto der LIK Akademie für Foto und Design eingelangt ist.

Die Studienganganmeldung gilt verbindlich für zwei aufeinander folgende Semester und kann nach Studiengangbeginn nicht mehr storniert werden. Eine spätere Anmeldung für bereits begonnene Lehrgänge zieht keinen Anspruch auf Reduzierung der Studiengebühr nach sich. Versäumte Unterrichtsstunden können aus organisatorischen Gründen nicht nachgeholt werden.

ZAHLUNG

Sie erhalten bei Ihrer Anmeldung eine Rechnung und Ihre Zahlung erfolgt per Banküberweisung. Die Kursgebühr muss spätestens 14 Tage vor Semesterbeginn am Konto der LIK Akademie für Foto und Design eingelangt sein. Im Falle eines Zahlungsverzuges erlauben wir uns, Ihnen Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. zu berechnen.

ABMELDUNG

Eine Abmeldung vom Studiengang der LIK Akademie für Foto und Design ist nur gültig, wenn diese rechtzeitig schriftlich in der LIK Akademie in der Spittelberggasse 9, 1070 Wien einlangt. Eine Abmeldung ohne Stornogebühr ist bis einen Monat vor Beginn des Lehrgangs möglich.

Erfolgt die Abmeldung innerhalb von einem Monat vor Lehrgangsbeginn, so wird die Anzahlung als Stornogebühr einbehalten. Der späteste Termin für eine Abmeldung ist der dritte Werktag vor Kursbeginn. Danach wird die volle Lehrgangsgebühr verrechnet.

Ausnahmen gibt es natürlich in Fällen „höherer Gewalt“, wie z.B. Krankheit, Unfall usw. gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Andere Gründe (Unzufriedenheit, Programmänderungen) berechtigen nicht zur Rückforderung. Es steht Teilnehmer/Innen frei, den Nachweis zu führen, dass der Veranstalter auf Grund der Stornierung Aufwendungen gespart hat. Eine Abmeldung vom 2. Semester des Studienlehrgangs ist nicht möglich (auch wenn diese vor Semesterbeginn eingebracht wird), da die Anmeldung für jeweils eine Herbst/Frühjahrssemester-Kombination gilt und sich die Abmeldefristen dementsprechend auf den Studiengangbeginn und nicht auf den Semesterbeginn beziehen. Nachdem der Studienplatz der LIK Akademie für Foto und Design im 2. Semester nicht nachbesetzt werden kann, muss auch bei Nichtteilnahme am 2. Semester die gesamte Semestergebühr bezahlt werden.



LIK Akademie für Foto und Design
Leitung: Ing. Nadja Gusenbauer

Spittelberggasse 9
1070 Wien

Tel.: +43 676 911 2824

E-Mail: academy@n-photography.at

LIK AKADEMIE FÜR FOTO UND DESIGN

DURCHFÜHRUNGSBESTÄTIGUNG

Eine verbindliche schriftliche Bestätigung zur Durchführung der Veranstaltung erfolgt spätestens 14 Tage vor dem Veranstaltungsbeginn.

LEHRGANGS- / KURSABSAGE

Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl werden Sie informiert. Es entstehen dadurch keine Verpflichtungen für die LIK Akademie für Foto und Design. Wir behalten uns eine rechtzeitige Absage vor. Wird ein Kurs der LIK Akademie für Foto und Design abgesagt, erhalten Sie Ihren Kursbeitrag in voller Höhe refundiert oder gutgeschrieben.

Bei Ausfall einer Veranstaltung, bedingt durch höhere Gewalt (wie Krankheit des Referenten, u.ä.), können seitens der Teilnehmer/Innen keinerlei Ansprüche für entstandene Kosten (Reise, Arbeitsausfall etc.) gegenüber dem Veranstalter geltend gemacht werden.

ABSCHLUSS

Für einen positiven Abschluss sind mindestens 75% der Anwesenheit, die Abgabe einer Portfoliomappe und eine positive Abschlussprüfung notwendig.

HAFTUNG und GEBÜHREN

Die LIK Akademie für Foto und Design haftet nicht für Verlust oder Beschädigung persönlicher Ausrüstung der Teilnehmer/Innen, sonstiger Wertgegenstände oder Kleidungsstücke. Für Unfälle oder sonstige Schäden während aller Veranstaltungen wird eine Haftung nur im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht übernommen. Die Teilnahme an Exkursionen, Führungen, Kursen im Freien und Reisen erfolgt auf eigene Gefahr. Nicht in der Teilnahmegebühr enthalten sind die Kosten für Filme, Ausarbeitung der Fotos, Fotopapier, Chemie, Reisekosten, Übernachtung und Verpflegung.

NUTZUNGSRECHTE

Die im Rahmen des Studienlehrgangs entstandenen Fotos unserer Studentinnen, dürfen für Berichterstattung über die LIK Akademie ohne Einschränkung verwendet und veröffentlicht werden. Ebenso stimmen die Studentinnen einer Veröffentlichung zu sollten Sie selbst bei „Making of Fotos“ abgebildet und erkennbar sein.

UNTERRICHT

Eine Unterrichtseinheit (UE) beträgt 45 Minuten. Der im Programm angegebene Zeitrahmen enthält eine Pause von 15 Minuten pro Unterrichtseinheit. Die LIK Akademie für Foto und Design speichert aus organisatorischen Gründen Namen, Adressen und Lehrgangsbuchungen der Teilnehmer/Innen. Eine Übermittlung dieser Daten an Dritte wird ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen. Um die Erreichung der Kursziele sicherzustellen, behält sich die Geschäftsführung der LIK Akademie für Foto und Design das Recht vor, Personen, die den Unterricht nachhaltig stören, vom Fotolehrgang bzw. Fotoseminar ohne Rückerstattung von Studiengebühren auszuschließen.

GELTUNGSBEREICH

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz: AGB) gelten für alle Veranstaltungen der LIK Akademie für Foto und Design. Die AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer einer Veranstaltung und der LIK Akademie für Foto und Design als Veranstalter. Abweichende AGB des Teilnehmers haben, soweit nicht ausdrücklich schriftlich durch die Fotoschule Zingst bestätigt, keine Gültigkeit. Anderweitige Vereinbarungen und Nebenabreden, die diesen AGB widersprechen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Anerkennung durch die LIK Akademie.



LIK Akademie für Foto und Design
Leitung: Ing. Nadja Gusenbauer

Spittelberggasse 9
1070 Wien

Tel.: +43 676 911 2824

E-Mail: academy@n-photography.at

LIK AKADEMIE FÜR FOTO UND DESIGN

Voraussetzung für die Durchführung einer Veranstaltung der LIK Akademie für Foto und Design ist das Erreichen der Mindestteilnehmerzahl. Wird diese unterschritten, kann die Veranstaltung nicht stattfinden. Die Mindestteilnehmerzahl ist in der jeweiligen Veranstaltungsausschreibung beziffert. Im Falle einer Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl ist die LIK Akademie für Foto und Design berechtigt von der Veranstaltung zurückzutreten. Sie hat den Rücktritt bis spätestens 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn gegenüber dem Teilnehmer zu erklären. Ebenfalls zum Rücktritt berechtigt ist die LIK Akademie bei Krankheit oder Verhinderung des Referenten sowie aus anderen wichtigen Gründen, für deren Verschulden die LIK Akademie nicht verantwortlich ist. Im Falle eines Rücktritts erhält der Teilnehmer sämtliche bereits geleisteten Teilnahmegebühren zurück erstattet.

BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG

Die Haftung der LIK Akademie ist ausschließlich auf Schäden beschränkt, die auf Vorsatz oder grob fahrlässigem Verhalten der LIK Akademie sowie ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen. Die LIK Akademie haftet nicht für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von technischen Geräten und Ausrüstungen, welche der Teilnehmer zur Veranstaltung mitführt. Die LIK Akademie haftet nicht für Personenschäden während der Veranstaltung. Die LIK Akademie haftet nicht für unzulängliche Veranstaltungsinhalte, Lehrmethoden, nicht erreichte Lernziele, technische Ausfälle oder sonstige Versäumnisse und Störungen. Dies bezieht sich gleichfalls auf Leistungen Dritter, die dem Teilnehmer während der Veranstaltung angeboten werden. Die LIK Akademie haftet nicht für Überschreitung von maximalen Gruppengrößen, hervorgerufen durch Umbuchungen, Referentenprioritäten. Gruppengrößen können durch unterschiedliche

Lehrinhalte variieren. Ebenso werden die Lehrinhalte individuell auf die Teilnehmerinnen abgestimmt. Im Falle eines Rücktritts von einer Veranstaltung haftet die LIK Akademie nicht für anderweitige Auslagen (z. B. Übernachtungskosten, Reisekosten etc.) des Teilnehmers, welche dieser in Bezug auf die Veranstaltung bereits getätigt hat.

Die LIK Akademie für Foto und Design bietet, für sich betrachtet, ein Studienprogramm, welches das traditionelle fotografische Erbe und seine Errungenschaften in Verbindung bringt und in Einklang bringt mit einer Vision, die den Blick auf die Zukunft des Mediums fokussiert. Von den einfachen Anfängen der Fotografie, über die weitere chemisch-analoge Entwicklung, bis hin zu den gegenwärtigen, digitalen zeitgenössischen Technologien, ist die Fotografie ein Medium, für welches eine Mischung aus Technologie und angewandter Gestaltung, wie freier Kunst fundamental und charakteristisch ist. Aus diesem Grund schließt die innovative Ausbildung und Praxis an der LIK Akademie für Foto und Design alle Facetten einer zeitgenössischen Kunstpraxis und Kunsttheorie ebenso selbstverständlich ein, wie technologische Grundlagenseminaren und Übungen zu einer angewandten oder dokumentarischen Gestaltungspraxis und zur visuellen Kommunikation.

Die Arbeit in den Fotoklassen fördert, das künstlerische Experiment und den Willen und die Fähigkeit innovative Risiken einzugehen und eine eigene Vision und Ausdrucksweise in einer authentischen, künstlerischen Arbeit zu entwickeln, auf Basis technisch gestalterischer Richtlinien. Diese notwendige Mischung aus konzeptueller, künstlerisch-ästhetischer und technologischer Bewusstheit macht aus der Fotografie und den damit verbundenen Bildbearbeitungstechniken, höchst relevante Medien für die zeitgenössische Kunstpraxis.



LIK Akademie für Foto und Design
Leitung: Ing. Nadja Gusenbauer

Spittelberggasse 9
1070 Wien

Tel.: +43 676 911 2824

E-Mail: academy@n-photography.at

LIK AKADEMIE FÜR FOTO UND DESIGN

Soziale, politische und kulturelle Veränderungen, aber auch technische Neuerungen werfen neue Fragen auf und tragen so zur Entwicklung der Kunst und zur Entwicklung unserer Studienprogramme bei. Daher ist der Studiengang der LIK Akademie für Foto und Design, obwohl selbstverständlich nach fotografischen Grundgesetzen ausgerichtet wird, ein Schlüsselbereich für eine experimentelle, intermediale und interdisziplinäre Kunstpraxis. Durch die natürliche Kooperation zwischen den Fachbereichen digitale Fotografie und Fotodesign, ergibt sich ein für Österreich einzigartiges Studienprofil im Hinblick auf ein künstlerisches Fotografiestudium.

Stand September 2013 – gültig bis zur Neuauflage.
Vorbehaltlich Druckfehlern und Irrtümern. Die LIK Akademie für Foto und Design behält sich daher das Recht vor, nachträglich Berichtigungen vorzunehmen.